

“光催化剂的表面处理技术及应用”专题征稿函

光催化剂可催化光解附着于其表面的各种有机物及部分无机物，特别适用于除去空气及水中的污染物质、微生物，使各种制品表面产生杀菌、消臭、自洁及超亲水等功能，因此光催化技术广泛应用于交通、建筑以及环保等领域。

鉴于此，本刊特别策划“光催化剂的表面处理技术及应用”专题，特邀**中科院理化技术研究所只金芳教授担任专题主编**。只教授曾师从半导体光催化发现者——日本东京大学藤岛昭教授，并兼任中国感光学会光催化专业委员会秘书长、常务副主任。**本专题将围绕光催化剂的表面修饰、改性等表面处理技术，以及表面涂膜（亲水膜、防污膜、防臭膜等）等应用**，或您认为本领域有意义的话题展开讨论。

本刊编辑部及只金芳教授特邀您撰稿，展示您的研究成果与学术发现，以期进一步提升该专题的学术质量和影响力。请在**2016年1月20日**前投稿，我们将快速处理，并优先为您在正刊上发表。《表面技术》目前为全国中文核心期刊、中国科学引文数据库（CSCD）来源期刊。

论文写作格式：期刊网站首页“下载专区”板块可下载“投稿须知”、“论文模板”和“参考文献著录格式”文档。

投稿方式：在本刊网站 www.surface-techj.com 注册、登陆后，进行网上投稿，投稿栏目请选择**“光催化剂的表面处理技术及应用”**专题。

电话：023-68792193

传真：023-68792396

网址：www.surface-techj.com

Email：wjqkbm@163.com

通讯地址：重庆市九龙坡区石桥铺渝州路33号 邮编：400039

